

产品 高温烘箱

高温烘箱是在高温条件下使晶圆硬化的设备，广泛应用于半导体冲压工艺。

主要特点

温度：最高 **450°C** 温度精度： **+/- 0.5°C**

温度均匀性： **+/- 3°C** 在**375°C**时

冷却方式： 水冷

氧气监测： **O2** 分析仪 (**100ppm** 以下，可选)

易于运行的设备和管理数据的独家软件

过热防护系统确保对样品保护

自动门锁系统

控制面板温度控制和多步固化



1 腔体类型